# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

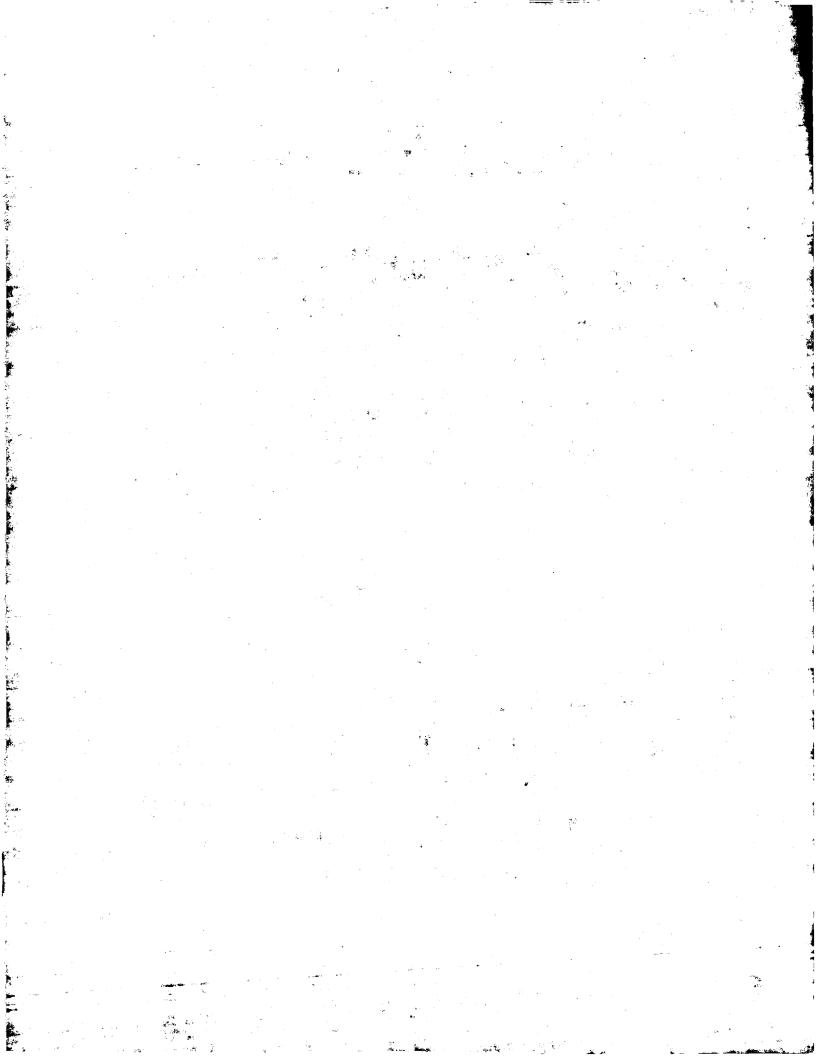
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Problem Image Mailbox.



#### POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125) INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI

MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 60-108863 [JP 85108863] May 20, 1985 (19850520) FILED:

INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April JOURNAL:

14, 1987 (19870414)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

9日本国特許庁(JP)

**印 特 許 出 職 公 開** 

母公開特許公報(A)

昭61-265849

colm CI.

H 01 L 23/40

量別記号

庁内勢理番号

❷公98 昭和61年(1986)11月25日

6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 電力半導体装置

> **014** 图 8260-108863

**会出 顧 昭60(1985)5月20日** 

の発明者 ф

行 正 展 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

三笔: 砂発 明 者 シャープ株式会社 の出り関

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 大阪市阿倍野区長池町22番22号

の代 理 人 弁理士 原

### 1. 発明の名称

電力半導体強置

### 2. 特許請求の範囲

1. 装置冷却用の放熟フィンを有し、装置内部 に設けられ上下両面に網パターンを形成した内部 国路基板上に、電気的に機能する構成部材を設け た電力半導体装置において、前配内部国際基礎下 面の網パターンは、上記放然フィンの平面部上に 、熱伝導性を有する樹脂から成る接着剤瘤により 接合させたことを特徴とする電力半導体整置。

#### 3. 発明の評論な説明

#### (農業上の利用分野)

本発明は、空気中への放然により整置の活動を 行うための放熱フィンを備えた電力半導体装置に 関するものである。

#### (從來技術)。

従来、電力半導体装置は作動時の電力損失が大 を ( の質力) 損失によって作じる免外費を電力

半導体装置単独では飲飲しまれないため、装置者 体に着しい温度上昇を招くものであった。この温 度上昇により、強置内部に設けられた半導体電子 の許容景高温度(シリコン半導体では通常125 て~150で)を超える危険性がある場合には、 電力半部体験置は、第4回に示すように、その数 置の演者電力に応じた冷却能力を有する放射フィ ン12に装着して使用されていた。上記放為フィ ン1.2 はその対解として過常アルミニウムの押出 し型数が用いられ、一方の層には平面部12.3が 形成され、他方の誰には複数のひだ状の交尾部) 3.一が設けられている。電力半導体整置の内部に は、第5回に示すように、セラミックから乗り、 育園に調パターン150・156・15c・15 4.および1.5.の影響された内部開発基準14が 投げられている。この内部制造基値14上には、 上記録がターン15 - 15 6・15 - 154 を介して人出力端子17~長び年事体電子18。 ・186を平田付けしている平田増16一分意味 されている。とに一方の半事体電子186の上面

と調ベターフ1.5 6、及び前スターフ1.5 6と痛 方の半導体業子しませの上面は、それぞれポンデ イングワイヤ 1-9 - 1.9 によりお願されている。 このような内部回路基板14年、その下面に形成 された上記期パターン150を介して半田層20 の半田により放照用金属板21に半田付けされて いる。上記の放熱用金質板2.1は無伝選挙の高い 顕版に酸化防止用のニッケルメッキ等の支面処理 を施したものであり、ある程度の放無機能を有す るものである。上記の放無用金属板21の上面は **内部回路基板の単田付けを容易にするだめに、ま** た底面は他の飲無器である飲無フィン1・2への独 着を容易にするために、それぞれ平坦な標準にな っている。放焦用金貨板21上には電力率等体質 室の外数の一部を形成する外界で2.2 が設けられ、 放無用金属板21及び外枠22により形成される 容調中には、簡単を定量して内部の構成部別を保 置するための不望祖籍層23が形成されている。 この内望祖暦暦23上には、電力半軍体資金の上 部外数を形成し、選子17~を固定するための外

れるので、約0 7 00 程度の無磁度が存在する ことになる。

ところが、上記を来の構造では、飲除用金質板2.1と散落フィン1.2の接合には、これら二者間にグリス第2.5を設け、取付ビスを8.2.8によりビス止めして固定するものであるため、建立て作業が非常に手間取るという欠点があった。また、放然用としての放然フィン1.2を別に設けているため、放然用金属板2.1 は不必要なものとなっており、これに起因して部品温度の増加及びコストアップを招来するといった問題点を有する。(発明の目的)

本発明は、上記後来の問題点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置が卸用の放無フィンに対する電力半導体装置の装着を接着剤にて行うことにより、郵品点数の減少及び繰立作業の需素化をはかることが出来、ひいてはコストダウンを達成することができる電力半導体装置の要供を目的とするものである。

CO INTERNSING

質問題 2.4か形成されている。

以上のように、中国体質子に多い。 政無用金属値211までの単位電性を写道した画書 CLA. LECTENOMERUS - 1.15 VILL なる。しかし、仮に上記並無用金属を2、1が電外 3 車・車面積10×40車の間板とすれば、数数 用金属板21から空気中への無視は約10℃ となり、単連体電子188・186での保管電力 420Wとすると、上記事事体第子180018 bの重度は200でを超大ることになる。度って 先達した政治フェン12による政治を基督と化 るものである。政治フィン1・2に対する電力事業 体装置の接着は、第4回のように前記数無角金属 近2.1と近無フィン1.2の平面(第1.2.0)との間に 然伝導性の良いグリス層である配け、耐紀外神で 2、飲熱用金属版21及び飲料フィン12を、そ れぞれのヒスド連孔26 26 27 - 27 に申 通した取付モス2.8、2.8により固定されている ・ 向、上記グリス層で5により、放射用金属版で 1.及び放無フィッ1.2.間の無理院は小さく面はら

本発育の意力手等体質室は、質量清節用の設施 フィンを育し、質量内部に設けられ上下質量に調 パターンを形成した内部回路高級上に、電気的に 能質する確定部分を配力に電力学達体質室におい て、問題内部回路高級下間の調料ターンは、上記 が跨フィンの学園部上に、熱伝導性を育する協助 から数を装置調整により接合させたことにより、 部品点数を削減しかつ過立作質を開催化できるように構成したことを特徴とするものである。 (質集制)

本発明の一貫議員を第1回方主張/3回に落づいて以下に登明する。

電力半導体質量の内部には、電気的能量性が高くかつ熱伝導率の高いセラミックを基材として影響され時間接破として影響する内部回路接近1が設けられている。この内部回路基度1の上面には 調バターンである。この内部回路基度1の上面には 調バターンである。この内部回路基度1の上面には 調バターンである。この内部回路基度1の上面には またり、下面には調バターンである。ための調バターンである。 上記の調バターンであた。 けした半田屋子・ケが形成されている。また前六 ターン26・2と上にはそれぞれ入出力電子4.6 と半導体第子50が半田層3により半田付けされ ており、さらに関ベターン2 4上には半田湯3に より入出力端子4cが半田付けされている。上記 の半導体電子5 a の上面と頃パターン2 b、及び この頃パターン2 bと半連体電子5 bとはそれぞ れポンティングワイヤ 6・6によりポンティング され精調されている。上記の水ンティングワイヤ 6は、半導体素子5 - 5 かの電流容量に応じて 編任200~500 mのアルミニウム語でいせ合 線が通貨用いられる。このような行動国際各板1 は、アルミニウムの押出し型状から最る放焦フィ ン1の平面状を成す平面部7 \* に貼着されている 上記飲然フィン1の平面部1。とは反対側の面 には、同一重量で飲飲効果を高めるため複数のひ だ状の突起部76…が形成されている。世界ファ ンプは、この政策フィンプが用いられる電力半導 体装置の使用条件及び使用目的に応じてその大き さ及び形状が決定される。また既然フィン1は熱

伝導性がよく経量がつ安値であることが要求され ており、前速したアルミニケムの押出し型けが出 数的これがの条件に適合し得るものとして利用さ れる。青、上記内部団路基板1、と放無フィンでは 、佐無フィン1の好賞がアルミニウムであるだめ 半田付けによる複合は不可能である。このため、 放無フィン1の材料を他の半田付性の良い腐また はニッケル等に置き負えるか、取いは放然フィン 7にタッキ処理を施すことも考えられるか、これ らの方生に放然フィン1の大型化に甲むしてコス ト高を招くものである。よって本語書では散無フ インフに熱伝導性を有する制調の接着用から成る 接着消遣8がスクリープ印刷されており、この情 着斜層 8 により内部回路基板 1 が放然フィン1に 監書されている。また上記は黒フィントには、電 力半導体整置の外費の一部を形成し、上記内閣団 職基板しに設けられた部材を側面から良う円筒状 の外枠9が別の後署前週8 により貼着されてい る。上記の外枠9及び世典フィン1により形成さ れた書意状の内容には、同じく内部に及けられた

半導体素子5 = 5 b の養面の保護及びボンディングフィヤ6 - 6 の物理的影響からの保護のため、機関の充質により内容樹脂層1 0 が形成されている。この内容樹脂層1 0 の樹脂は、住人時には微状であり、住人後はゲル化されるものである。上記の内容樹脂層1 0 上には、本理菌の上部外後を形成しエポキン樹脂が分成る外質樹脂層1 1 が形成されている。この外質樹脂層1 1 により漢子4 = 4 b 4 c が固定されている。

上記の構成において、電力半減体の作動により 半減体常子5.a・5.bがら発生された際は半田層 3・3、調ベケーンでa・2 c・セテミック番板 1、調ベケーンでaを対象を提出して放 熱フィン1に任意される。そして、この試熱フィ ン1から上記の無が空気中へ設出されることによ り、半導体電子5.a・5.bが治却される。上記の 熱の伝達過程において、無は半導体電子5.a・5.b下方の放熱フィン1の方向へ伝達されると同時 に表方向へも任意され、第22回に示すように、熱 の任意方向の中心特に対しておよそ4.5、の広が りをもって伝導されることが知られている。キ、 然の伝わる媒体の熱伝導取を 1 (cs)/で・・・

ロ)、この媒体の見みを 1 (G)、食体の範面権

を 5 (G)とすると、この媒体の発展点が (マル)

ば、

で資金される。ここで、電力学専体資金により用いられるセラミッグ基数1の厚か0.6m、調バターン2a 2.6・2 c・2 d・2。の厚か0.1~0.5mを提回がので想定すると、学導体電子5.a、5.bから修着質量8に至る者での距離は近1mとなる。今年人でいる電力学事体電子5.a、5.bは少なくとも7mm可以上のものであり、学事体電子5.a、5.bの大名さを仮に7mm方とすると、接着解析を部分の熱伝導に寄与する範囲模5は、5.c(4.4.2.1)にようり、(4.4.2.1)により、(4.4.5.1)。(4.

1 0 ( cal/ で・・・・ ca) 程度の樹脂を使用す

れば、(1)式よう接着網層。8の無能能がは、す ≈0.3 ゼッとなる。一方、従来の電力半導体質 置の場合は、第3回に示すように、半田層20、 放然用金属版21及びグリス層25が本装置の接 昔 村層 8 の 化わりに存在することになる。しかし これらの部材の熱伝事率は、半田暦20の無伝事 材とする放然用金属版21の熱伝導率1-9.2× 10 \*\* (col/て・・・・・) で示されるように、 上記接着利用 8 の無伝導率 A ≈ 1 × 1 0 \*\* ( cal /て・1・四)よりも相当高く、無視し得るもの である。従来の電力半導体装置において無伝導上 大きく影響するのは厳熱用金属板 2.1 と放然フィ ン12との後触節の無低抗であり、この無抵抗は 0 ≈ 0.2 ♥ 程度となる。よって解記本協量の 接着発展をの無抵抗さは上記提来方式の無抵抗さ に近い値であり、接着消費 8 に遺常用いられる熱 伝承率の高いものを使用すれば、健康の容量に対 して放無機における劣化は殆ど相楽しない。ま た、本質量の飲料機能をさらに向上させるには、

品点数が大幅に前着される。また上記数何セスを 押退するため外枠及び放無フェン学に形成されて いた取付にス件返礼も必要でなくなり、これによ り加工工数が減少される。また上記部品点数の減 少及び上記内部回路基板における放無フィンへの 接着質による取付け改良により、返立性繋が大幅 に確ま化される。さらに、以上の部品点数の減少 、加工工数の減少及び返立て作業の需素化等によ り、コストチウンを促し得る等の優れた効果を実 する。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一質維例を示す範囲図、第2 個は第1回に示した電力半導体装置の熱伝導の状態を示す模式図、第3回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は従来例を 示す正画図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す新画図である。

1 は内郷団海道板、2 a - 2 b - 2 c - 2 d - 2 e は網パターン、3 は年田暦、3 a - 4 b - 4 - 17 出 方 7 7 7 5 a - 5 b は半導体素子、6 は

伊管網層 8 の新伝達率 3 を 1 - 2 × 1.0 \* (cal / で \* 公)以上に設定すれてよく、これにより無抵抗 5 - 0.15 ゼ・以下となり投棄方式以上の放於効果が得られる。上記接着網層 8 の形伝導率を向上させるには、機理網層 8 を形成する接触が、心の高熱伝導率を増加すれば良いが、その反面、接着機能が劣化される。しかし、人田力調子 4 \* 4 b 4 c が光望協関層 1.1 により固定されているので強度的に問題はない。このため、接着網層 8 の接着網の接着機能をある。程度確定にすることにより本質菌の放性機能を向上させることは実用上可能である。

(発明の効果)

本発明の電力半導体装置は、以上のように、電力半導体装置の外数の一部化形成する外除及び下 固に繋がターアを有する内部回路構製にこの調が ターンを介して、放送フェンの平面部に熱伝導性 を育ずる相違から成る接着層により貼着した構造 である。それば、従来用いられていた放然用金属 板、ブリス、取得ビス等の部分が不要になり、部

オンディングリスキ、1 に放無フィン、8 に産剤 利潤、9 に外枠、1 5 に内望出質層。 1 1 に外質 出産者でかる。

> 等評出議人 ッキーデ建式会 代理人 弁理士 原 雄

原報

